



请输入关键字

首页 | 机构概况 | 科研成果 | 研究队伍 | 国际交流 | 院地合作 | 研究生教

您现在的位置: 首页 > 新闻动态 > 科研动态

- 图片新闻
- 综合新闻
- 科研动态
- 学术活动
- 媒体报道

2013年度北京市科学技术奖励大会隆重 科研成果获奖

2014/03/31 | 作者: 科技处 综合声纳技术实验室 声学微机电系统实验室 | 点击:



2014年3月25日,北京市科学技术奖励大会在京召开,会上宣布了2013年度北京市科学技术奖共有233项。其中一等奖26项,二等奖66项,三等奖141项。综合声纳技术实验室研发的“高分辨率合成孔径成像声纳”荣获二等奖,声学层半空间中瑞利波的传播机理与介质参数反演研究”荣获三等奖。在此,

中共中央政治局委员、北京市委书记郭金龙等领导同志及各获奖单位代表、市属国有企业、高新技术企业、各区县和市有关部门的同志参加了会

会上,北京市副市长张工宣读了《北京市人民政府关于2013年度北京市科学技术奖获奖项目、单位和个人名单》,并向部分获奖代表颁发了荣誉证书。

王安顺市长代表市委、市政府在大会上作了重要讲话。他在讲话中强调,科技创新是首都发展的战略支撑,北京市是全国的科技创新中心,中央高度重视中关村进行集体学习,习近平总书记发表了重要讲话,提出“五个坚持”,习近平总书记到北京考察工作,明确指出北京要坚持和强化首都核心功能,实施创新驱动、绿色北京战略,集中资源把创新的事业做大做强,构建“高精尖”自主创新体系,形成创新驱动、绿色低碳的产业发展模式。我们要认真贯彻落实总书记的重要讲话精神,坚持把科技创新摆在发展全局的核心位置,以更宽的视野谋划和推动创新,不断增强原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力,更好地把首都科技事业推向新

